

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. Juni 2001 (28.06.2001)

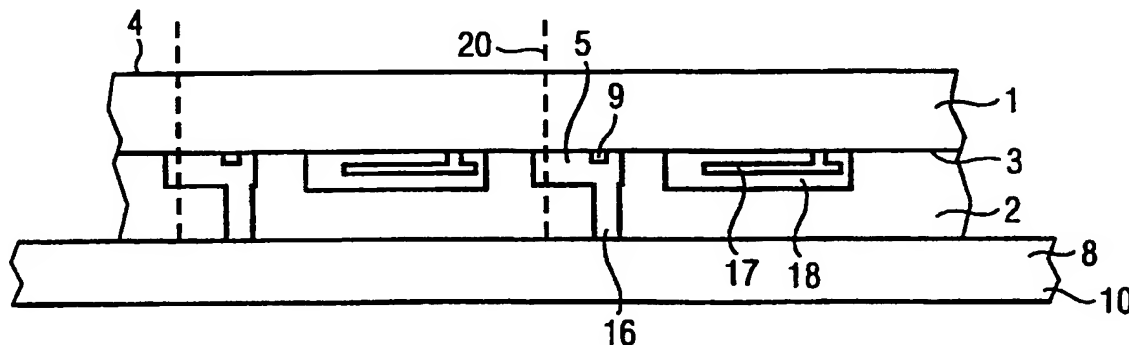
PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 01/46664 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01L 9/00**
- (21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP00/12672**
- (22) Internationales Anmeldedatum:
13. Dezember 2000 (13.12.2000)
- (25) Einreichungssprache: **Deutsch**
- (26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**
- (30) Angaben zur Priorität:
199 62 231.0 22. Dezember 1999 (22.12.1999) **DE**
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE];** St.-
Martin-Strasse 53, D-81669 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **AIGNER, Robert**
[AT/DE]; Einsteinstrasse 104/8-13, 81675 München (DE).
- (74) Anwälte: **GINZEL, Christian** usw.; Zimmermann &
Partner, Postfach 33 09 20, 80069 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): **JP, KR, US.**
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): **europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR).**
- Veröffentlicht:**
— *Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.*
- Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.*

(54) Title: **METHOD FOR PRODUCING MICROMECHANICAL STRUCTURES**

(54) Bezeichnung: **VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG MIKROMECHANISCHER STRUKTUREN**



(57) Abstract: A micromechanical structure (17) disposed on a base body (1) requires protection from environmental influences by means of a covering (2) while at the same time electrical contacts (9) for connecting the micromechanical structure are required. The inventive method makes it possible to bare the electric contact (9) by partially (19) or completely (20) sawing through the structure.

(57) Zusammenfassung: Eine auf einem Grundkörper (1) angeordnete mikromechanische Struktur (17) bedarf des Schutzes vor Umwelteinflüsse mittels eines Abdeckkörpers (2). Weiterhin sind elektrische Kontakte (9) zur Kontaktierung der mikromechanischen Struktur notwendig. Durch geschickte Durchführung einer Ansäugung (19) und einer Durchsäugung (20) wird es möglich, den elektrischen Kontakt (9) freizulegen.

WO 01/46664 A2

Beschreibung

Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Strukturen

- 5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Strukturen, die auf einem Grundkörper gebildet sind und von einem Abdeckkörper vor Zerstörung geschützt sind.
- 10 Mikromechanische Strukturen werden z.B. als Beschleunigungssensoren für die Airbag-Auslösung verwendet. Die mikromechanischen Strukturen bestehen dabei aus frei tragenden Teilen, wie Membranen oder Federbalken oder ähnlichem, die sich beim
- 15 Einwirken einer Beschleunigung verbiegen. Anhand der Verbiegung wird ein Wert für die Beschleunigung ermittelt.

Mikromechanische Strukturen werden z.B. an der Oberfläche eines Grundkörpers angeordnet und von einem Abdeckkörper vor Umwelteinflüssen, wie mechanischer oder auch chemischer Zerstörung geschützt.

20

Verfahren zur Herstellung mikromechanischer Strukturen sind z.B. in Sven Michaelis and Hans-Jörg Timme, Acceleration Threshold Switches from an Additive Electroplating MEMS Process, Eurosensors XIII, The 13th European Conference on Solid State Transducers, September 12-15, 1999, The Hague, The Netherlands; in M. Wycisk, T. Tönnesen and J. Binder, S. Michaelis and H.J. Timme, Low Cost Post-CMOS Integration of Electroplated Microstructures for Inertial Sensing, und in M.

25 Wycisk and J. Binder, S. Michaelis and H.J. Timme, New Sensor on-chip Technology for Micromechanical Acceleration Threshold Switches, angegeben.

30

Ein Verfahren zur Abdeckung mikromechanischer Strukturen ist z.B. in Sven Michaelis, Hans-Jörg Timme, Michael Wycisk, Josef Binder, Additive Electroplating Technology as a Post-CMOS Process for the Production of MEMS-Acceleration Threshold

35

Switches for Transportation Applications, beschrieben. Dabei wird ein speziell präparierter Abdeckkörper mit Hohlräumen an seiner Unterseite, in denen die mikromechanischen Strukturen geschützt werden, die auf dem Grundkörper angeordnet sind, verwendet. Weiterhin sind in dem Abdeckkörper durchgehende Löcher angeordnet, in denen die Kontaktpads des Grundkörpers nach dem Zusammenfügen des Grundkörpers und des Abdeckkörpers zugänglich sind. Wären diese Löcher nicht vorhanden, so wäre die Struktur nicht kontaktierbar.

10

Die Löcher in dem Abdeckkörper führen dazu, daß dieser brüchig und anfällig für Risse ist. Dies führt wiederum zu geringen Ausbeuten und hohen Kosten. Darüberhinaus ist die Herstellung der Löcher ein langwieriger Ätzprozeß der über sechs Stunden in Anspruch nimmt und daher kostentreibend ist.

15

Ein weiteres Verfahren zum Abdecken mikromechanischer Strukturen und Freilegen der Kontaktpads besteht in der Verwendung von Sägeverfahren, bei denen große Stücke des Abdeckkörpers heraus gesägt werden und in der Sägespülung abgeschwemmt werden. Das Abschwemmen der großen Stücke birgt ein großes Risiko für die Beschädigung der Strukturen und führt außerdem zu Brüchen des Sägeblatts.

20

Es ist die Aufgabe der Erfindung ein Verfahren anzugeben, durch das ein Grundkörper und ein Deckkörper an ihren Oberflächen zusammen gefügt werden und auf einfache Weise zumindest ein Teil der zusammengefügten Oberfläche des Grundkörpers freigelegt wird.

25

30

Erfindungsgemäß wird die gestellte Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung einer mikromechanischen Struktur mit den folgenden Schritten gelöst: Zusammenfügen eines Grundkörpers mit einem Abdeckkörper entlang einer gemeinsamen Grenzfläche zu einem Verbundkörper, wobei im Verbundkörper entlang der Grenzfläche ein Hohlraum ausgebildet wird und der Hohlraum

35

durch Abtragen von Material in den Bereich einer Oberfläche des Verbundkörpers geöffnet wird.

Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens liegt in der
5 sehr einfachen Abdeckung der mikromechanischen Struktur. Darüberhinaus lassen sich nicht nur Siliziumabdeckungen verwenden, die bei den Verfahren des Standes der Technik notwendig
10 sind, um entlang der (111)-Orientierung des Siliziumkristalls entlang zu ätzen. Erfindungsgemäß lassen sich auch kostengünstigere Materialien wie Glasabdeckungen oder Abdeckungen aus Kunststoff verwenden.

Weiterhin ist die Zeit zur Herstellung einer Abdeckung wesentlich verkürzt, da keine durchgehenden Löcher geätzt werden
15 müssen, was üblicherweise sechs Stunden dauern würde. Weiterhin birgt das Ätzen der Löcher den Nachteil, daß Fehler in der Lackmaske bzw. Risse in den Siliziumwafer, aus dem die Abdeckung besteht, durch die lange Ätzzeit potenziert werden. Dies führt zu einer geringen Ausbeute von Abdeckungen die
20 gemäß dem Stand der Technik hergestellt werden.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht in der Möglichkeit, eine unstrukturierte Abdeckung zu verwenden und die mikromechanischen Strukturen in Vertiefungen auf
25 dem Grundkörper anzuordnen. Durch dieses Verfahren können die Abdeckungen sehr kostengünstig gebildet werden.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß die Abdeckungen aus einem Kunststoff gebildet werden können.
30

Weiterhin ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren, lediglich Vertiefungen in dem Abdeckkörper zu bilden, in denen die mikromechanischen Strukturen beim Zusammenfügen des Grundkörpers und des Abdeckkörpers aufgenommen werden.
35

In einer vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Hohlraum geöffnet, in dem das Material in den Bereich einer Oberfläche des Verbundkörpers zumindest teilweise mit einer Kreissäge eingesägt wird. Dadurch ist es
5 möglich, die heutzutage beim Zersägen von Wafern zu Einzelchips verwendeten Verfahren für das erfindungsgemäße Verfahren zu verwenden. Dies hat den Vorteil, daß kein apparativer Mehraufwand bei dem erfindungsgemäßen Verfahren notwendig ist.

10

Weiterhin ist es vorteilhaft, den Verbundkörper zum Sägen des Abdeckkörpers mit einer Oberfläche des Grundkörpers auf einen Träger anzuordnen. Bei dem Träger handelt es sich üblicherweise um eine Folie, auf die der Grundkörper auflaminiert
15 wird. Durch dieses Verfahren und diese Anordnung ist es möglich, lediglich den Abdeckkörper einzusägen, während der Grundkörper auf dem Träger fixiert ist.

20

Ein weiteres vorteilhaftes Verfahren sieht vor, den Verbundkörper zum Sägen des Grundkörpers mit einer Oberfläche des Abdeckkörpers auf einen Träger anzuordnen. Bei diesem Verfahren kann der Verbundkörper mit Hilfe des Abdeckkörpers auf eine Folie laminiert werden und in dem anschließenden Sägeprozeß kann zum einen der Grundkörper allein oder aber mit
25 einer tieferen Schnittiefe sowohl der Grundkörper als auch der Abdeckkörper durchsägt werden. Im Stand der Technik ist es üblich, Wafer auf eine Folie aufzulaminieren und mit einer Kreissäge zu zerteilen, wobei lediglich der Wafer zersägt wird und die Folie unversehrt bleibt. Dieses Verfahren kann
30 auch für das erfindungsgemäße Verfahren angewendet werden.

35

In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein in dem Hohlraum gebildeter elektrischer Kontakt zumindest teilweise freigelegt. Durch dieses
Vorgehen ist es möglich, elektrische Kontakte in einem anschließenden Bondprozeß mit einem Leadframe elektrisch zu verbinden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird in dem Abdeckkörper eine Vertiefung gebildet, die nach dem Zusammenfügen des Grundkörpers und des Abdeckkörpers den Hohlraum bildet. Durch dieses Verfahren ist eine einfache Bildung des Hohlraums zur Aufnahme der mikromechanischen Struktur möglich.

In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird in dem Grundkörper eine Vertiefung gebildet, die nach dem Zusammenfügen des Grundkörpers und des Abdeckkörpers den Hohlraum bildet. Durch diese Anordnung ist es möglich, elektrische Kontakte, die in dem Hohlraum gebildet sind, durch das erfindungsgemäße Verfahren freizulegen. Besonders vorteilhaft ist dabei, daß der Abdeckkörper nicht strukturiert werden muß. Dadurch können Kosten bei der Herstellung des Abdeckkörpers eingespart werden.

Weiterhin ist es vorteilhaft, daß der Abdeckkörper mittels eutektischem Bonden, Silizium-Fusions-Bonden, anodischem Bonden, Kleben und/oder Löten mit dem Grundkörper zusammengefügt wird. Diese Techniken sind zum Beispiel in Mikromechnik, A. Heuberger, Springer-Verlag, 1991, beschrieben.

Eine weitere vorteilhafte Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, daß der Abdeckkörper aus Silizium, aus Glas aus Kunststoff, aus einem Polymer oder einem Polyamid besteht.

Im Stand der Technik ist man auf die Verwendung von Silizium als Abdeckkörper beschränkt. Die Verwendung von Siliziumwafern als Abdeckkörper ist dabei relativ teuer, so daß die Kosten bei der Verwendung von Glas oder Kunststoffen reduziert werden können.

35

In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Grundkörper auf eine Folie lami-

niert und der Abdeckkörper mit Sägeschnitten durchtrennt. Durch dieses Verfahren ist es möglich, die Schnitttiefe der Kreissäge so zu wählen, daß lediglich der Abdeckkörper durchtrennt wird um evtl. Hohlräume aufzusägen und der Grundkörper
5 unverändert zu lassen. Vorteilhafterweise werden die Sägeschnitte dabei so ausgeführt, daß keine losen Stücke, abgesehen von dem Sägemehl, aus dem Deckkörper herausgetrennt werden und es so vermieden wird, daß Strukturen auf dem Grundkörper bzw. das Sägeblatt zerstört werden.

10

In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Verbundkörper mit dem Abdeckkörper auf eine Folie laminiert und der Verbundkörper wird mit weiteren Sägeschnitten durchgesägt, wobei vereinzelt Chips heraus
15 gesägt werden. Durch dieses Verfahren kann der Verbundkörper, nachdem der Abdeckkörper eingesägt wurde von der Folie abgelöst werden und nun anschließend mit dem Abdeckkörper auf die Folie laminiert werden. Durch diese Topdownanordnung (der Grundkörper befindet sich mit seiner Oberfläche, auf der
20 die mikromechanischen Strukturen und die elektrischen Kontakte angeordnet sind der Folie zugewandt) kann der Verbundkörper zersägt werden und die „losen Stücke“ verbleiben auf der Folie.

25 Ein weiterer Verfahrensschritt sieht nun vor, daß die Säge- tiefe der Kreissäge so gewählt wird, daß der gesamte Verbundkörper bestehend aus Grundkörper und Abdeckkörper in einem Sägeschnitt durchtrennt wird, so daß vereinzelt Chips, die weiterhin auf der Folie kleben bleiben, heraus gesägt werden.

30

In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein einzelner Chip mit einer Vakuum-
pipette von der Folie gelöst und die Teile des Abdeckkörpers, die oberhalb des elektrischen Kontakts angeordnet waren, ver-
35 bleiben auf der Folie. Durch dieses Verfahren ist es möglich, die vereinzelt Chips von der Folie abzulösen, wobei die Ab-

deckungen, die ursprünglich über den elektrischen Kontakten angeordnet waren, weiterhin auf der Folie kleben bleiben.

5 In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens weist ein Chip nach dem Zersägen des Verbundkörpers elektrische Kontakte an mindestens einer Seite auf. Chips weisen üblicherweise eine rechteckige Form auf, wobei in dieser Variante eine Seite des Chips mit elektrischen Kontakten versehen ist.

10

In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens weist der Chip nach dem Zersägen des Verbundkörpers elektrische Kontakte an einer Seite und an mindestens einer benachbarten Seite auf. Durch diese Anordnung ist es möglich, die Anzahl der elektrischen Kontakte zu erhöhen und auf zwei benachbarte Seiten eines Chips zu verteilen.

15

20 In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens weist der Chip nach dem Zersägen des Verbundkörpers elektrische Kontakte an einer Seite und an einer gegenüber liegenden Seite auf. Durch diese Anordnung der elektrischen Kontakte ist es möglich, ihre Anzahl zu erhöhen. Dadurch werden kleinere Chips ermöglicht, die eine größere Anzahl von Kontakten aufweisen. Ebenfalls ist die integration von mehr Funktionalität auf dem Chip ermöglicht, wie z.B. die integration eines Mikrokontrollers, wodurch sich die Produktvielfalt erhöht.

25

30 In einer weiteren vorteilhaften Ausprägung des erfindungsgemäßen Verfahrens weist der Chip nach dem Zersägen des Verbundkörpers an mindestens drei benachbarten Seiten elektrische Kontakte auf. Dadurch ist es möglich, die Anzahl der elektrischen Kontakte noch weiter zu erhöhen.

35

Weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnungen dargestellt und erläutert.

In den Figuren zeigen:

5

Figur 1: ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen mikromechanischen Struktur;

10

Figur 2 das Ausführungsbeispiel einer mikromechanischen Struktur gemäß Figur 1 zu einem späteren Prozeßzeitpunkt;

15

Figur 3 das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1, wobei der Verbundkörper in Einzelchips zersägt ist;

Figur 4 eine weitere erfindungsgemäße mikromechanische Struktur;

20

Figur 5 die erfindungsgemäße mikromechanische Struktur aus Figur 4 zu einem späteren Prozeßzeitpunkt;

25

Figur 6 die erfindungsgemäße mikromechanische Struktur aus Figur 5, wobei der Verbundkörper in Einzelchips separiert ist;

30

Figur 7a ein Querschnitt durch eine erfindungsgemäße mikromechanische Struktur;

Figur 7b Die Draufsicht auf die erfindungsgemäße mikromechanische Struktur aus Figur 7a, zur Ausbildung eines Chips mit elektrischen Kontakten an einer Seite des Chips;

35

Figur 8a Ein Querschnitt durch eine weitere erfindungsgemäße mikromechanische Struktur;

Figur 8b die Draufsicht auf die in Figur 8a dargestellte mikromechanische Struktur, wobei elektrische Kontakte so angeordnet sind, daß bei dem Zertrennen des Verbundkörpers einzelne Chips entstehen, die elektrische Kontakte auf zwei gegenüber liegenden Seiten aufweisen;

Figur 9a ein Querschnitt durch eine weitere mikromechanische Struktur;

Figur 9b die Draufsicht auf die in Figur 9a dargestellte mikromechanische Struktur, wobei die elektrischen Kontakte so angeordnet sind, daß die Chips nach dem Zertrennen elektrische Kontakte an zwei benachbarten Seiten aufweisen;

Figur 10a eine weitere erfindungsgemäße mikromechanische Struktur im Querschnitt;

Figur 10b die Draufsicht auf die in Figur 10a dargestellte mikromechanische Struktur, wobei elektrische Kontakte so angeordnet sind, daß jeder Chip nach dem Zertrennen an drei benachbarten Seiten elektrische Kontakte aufweist.

In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße mikromechanische Struktur dargestellt, die aus einem Grundkörper 1 besteht, und mit dem Abdeckkörper 2 an einer gemeinsamen Grenzfläche 3 verbunden ist. Auf dem Grundkörper 1 ist dabei eine mikromechanische Struktur 17 und ein elektrischer Kontakt 9 angeordnet. Der Grundkörper 1 ist seinerseits auf einem Träger 8 montiert, der in diesem Fall aus einer Folie 10 besteht. In diesem Fall ist also der Verbundkörper 4, der aus dem Grundkörper 1 und dem Abdeckkörper 2 besteht, auf die Folie 10 aufgebracht. In dem Verbundkörper 4 ist ein Hohlraum 5 angeordnet, in dem sich der elektrische Kontakt 9 befindet. Weiterhin ist ein Hohlraum 18 in dem Verbundkörper entlang der ge-

meinsamen Grenzfläche 3 angeordnet, in dem sich die mikrome-
chanische Struktur 17 befindet. Nun wird der Abdeckkörper
entlang der gestrichelten Linie 19 mit einer Kreissäge ange-
sägt. Dabei bleibt der elektrische Kontakt 9 und der Grund-
5 körper 1 größtenteils unversehrt.

Anschließend wird der Verbundkörper 4 von dem Träger 8 abge-
löst und mit Bezug auf Figur 2 mit dem Abdeckkörper auf den
Träger 8 montiert, indem der Abdeckkörper 2 auf die Folie 10
10 auflaminiert wird.

Deutlich ist in Figur 2 die Öffnung 16 zu erkennen, die durch
die Ansägung 19 des Abdeckkörpers 2 entstanden ist. Mit einem
weiteren Sägeschritt 20 wird der Verbundkörper durchtrennt.
15 Dabei verläuft die Sägun g so, daß der Hohlraum 5 zumindest
teilweise durchsägt wird, so daß der in Figur 3 dargestellte
vereinzelte Chip 11 entsteht.

Die erste Sägun g 19 wird so durchgeführt, daß keine Bruch-
20 stücke aus dem Abdeckkörper 2 herausgetrennt werden, die das
Sägeblatt zerstören könnten. Die Durchsägung 20 wird so
durchgeführt, daß die Schnitttiefe ausreicht, den Verbundkör-
per als Gesamtes zu durchtrennen, jedoch der Träger 8 seine
Funktion als Trägermaterial beibehält, und nicht durchtrennt
25 wird.

Mit Bezug auf Figur 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Erfindung gezeigt. Der Unterschied zu Figur 1 besteht
darin, daß der Abdeckkörper 2 größtenteils unstrukturiert ist
30 und der Hohlraum 5 mit dem in ihm befindlichen elektrischen
Kontakt 9 als auch der weitere Hohlraum 18 mit der in ihm be-
findlichen mikromechanischen Struktur 17 in dem Grundkörper 1
ausgebildet sind. Der Vorteil der in Figur 4 dargestellten
Variante der Erfindung besteht in der Verwendbarkeit eines
35 unstrukturierten Abdeckkörpers 2. Auch hier wird der Abdeck-
körper 2 an einer nach außen weisenden Oberfläche 7 einge-
sägt, so daß das Material 6 entfernt wird.

Anschließend wird der Verbundkörper 4 von dem Trägermaterial 8 gelöst und mit Bezug auf Figur 5 mit dem Abdeckkörper 2 auf das Trägermaterial, das in diesem Fall aus einer Folie besteht, auflaminiert. Mit Bezug auf Figur 5 wird der Verbundkörper 4 entlang der gestrichelten Linie 20 durchgesägt, wobei ein vereinzelter Chip 11 entsteht.

In Figur 6 ist ein vereinzelter Chip bestehend aus einem Grundkörper 1, einem Abdeckkörper 2, die an einer gemeinsamen Grenzfläche 3 verbunden sind, dargestellt. Weiterhin befindet sich in dem Hohlraum 18, der zwischen dem Grundkörper 1 und dem Abdeckkörper 2 angeordnet ist, eine mikromechanische Struktur 17.

Mit Bezug auf Figur 7a und Figur 7b wird ein Sägeverfahren beschrieben, mit dem aus einem Verbundkörper 4 vereinzelter Chips 11 heraus gesägt werden können, die elektrische Kontakte an einer Seite aufweisen. In Figur 7b ist die Draufsicht auf einen Verbundkörper 4 dargestellt. Schraffiert unterlegt ist der später entstehende vereinzelter Chip 11. In dem Verbundkörper befindet sich ein Hohlraum 5, der mit einer Ansäugung 19 des Abdeckkörpers 2 geöffnet wird. Mit der Durchsäugung 20 wird der Verbundkörper in Einzelchips 11 zerlegt. Nach dem Zerlegen in Einzelchips befinden sich elektrische Kontakte 12 an einer Seite des Chips 11.

Mit Bezug auf Figur 8a und Figur 8b wird ein Sägeverfahren zur Herstellung von Einzelchips beschrieben, bei denen elektrische Kontakte auf einer Seite 13 und auf einer gegenüber liegenden Seite 15 angeordnet sind.

Mit Bezug auf Figur 8b sind zwei Reihen von elektrischen Kontakten 9 in dem Hohlraum 5 angeordnet. Mit einer Ansäugung 19 des Abdeckkörpers 2 wird der Hohlraum 5 geöffnet. Anschließend wird der Verbundkörper mit dem Abdeckkörper auf eine Fo-

lie 10 laminiert und der Verbundkörper mit der Durchsägung 20 in vereinzelte Chips zerteilt.

5 Mit Bezug auf Figur 9a und Figur 9b ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für die Sägung eines Verbundkörpers dargestellt.

10 Mit Bezug auf Figur 9b sind elektrische Kontakte 9 an zwei Seiten des Chips angeordnet. Zunächst wird der Hohlraum 5 mit der Ansägung 19 geöffnet, anschließend wird der Abdeckkörper 2 auf die Folie 10 laminiert und der Verbundkörper 4, bestehend aus Grundkörper und Abdeckkörper, wird als Ganzes zersägt. Bei der Zersägung entstehen vereinzelte Chips 11, die elektrische Kontakte an zwei benachbarten Seiten aufweisen.
15

20 Mit Bezug auf Figur 10a und Figur 10b wird ein Herstellungsverfahren für vereinzelte Chips beschrieben, die elektrische Kontakte an drei benachbarten Seiten aufweisen.

Auf einem Grundkörper 1 werden zwei Reihen von elektrischen Kontakten 9 angeordnet. Anschließend wird ein Abdeckkörper 2 mit dem Grundkörper 1 verbunden, so daß die elektrischen Kontakte 9 in den Hohlraum 5 angeordnet sind. Mit einer Ansägung 19 des Abdeckkörpers 2 wird der Hohlraum 5 geöffnet. Anschließend wird der Verbundkörper mit dem Abdeckkörper auf eine Folie 10 laminiert. Mit der Durchsägung 20 wird der Verbundkörper 4 in vereinzelte Chips 11 zersägt.
25

30 Durch das in dem oben beschriebenen Verfahren verwendete zweiseitige Sägen des Verbundkörpers 4 mit verschiedenen Säge-
getiefen, können die elektrischen Kontakte frei gelegt werden, ohne daß sich Stücke des Abdeckwafers lösen und in der Sägespülung abgeschwemmt werden. Die elektrischen Kontakte
35 sind dabei in Hohlräumen angeordnet, die in einem ersten Sägeschritt geöffnet werden, indem der Abdeckkörper 2 eingesägt wird. Bei diesem ersten Sägeprozeß ist der Verbundkörper 4

- mit dem Grundkörper 1 auf die Folie 10 laminiert. Die Säge-
tiefe ist dabei so zu wählen, daß nur der Abdeckkörper durch-
trennt wird und die Strukturen auf dem Grundkörper erhalten
bleiben. Die Sägelinien sind dabei so angeordnet, daß be-
5 stimmte Teile des Hohlraums 5 tangiert werden, aber keine
„losen Teile“ aus dem Abdeckkörper 2 heraus gesägt werden.
Das bedeutet, daß Stützen erhalten bleiben an denen die ange-
sägten Teile des Abdeckkörpers zunächst befestigt bleiben.
- 10 Nach dem ersten Sägeschnitt wird der Verbundkörper von der
Folie entfernt und mit dem Abdeckkörper erneut auf die Folie
laminiert. In einem zweiten Sägeschnitt wird der Verbundkör-
per, der aus dem Grundkörper und dem Abdeckkörper besteht,
vollständig durchtrennt. Nach dem zweiten Sägeschnitt sind
15 vereinzelte Chips entstanden, die auf der Folie kleben. Diese
können nun mit Standardverfahren von der Sägefolie gelöst
werden. Die Teile des Abdeckkörpers, die über den elektri-
schen Kontakten lagen, bleiben auf der Sägefolie kleben.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer mikromechanischen Struktur mit folgenden Verfahrensschritten:

- 5 - Zusammenfügen eines Grundkörpers (1) mit einem Abdeckkörper (2) entlang einer gemeinsamen Grenzfläche (3), zu einem Verbundkörper (4), wobei im Verbundkörper (4) entlang der Grenzfläche (3) ein Hohlraum (5) ausgebildet wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
10 der Hohlraum (5) durch Abtragen von Material (6) im Bereich einer Oberfläche (7) des Verbundkörpers (4) geöffnet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
15 der Hohlraum (5) geöffnet wird, indem das Material (6) in dem Bereich einer Oberfläche (7) des Verbundkörpers (4) zumindest teilweise mit einer Kreissäge eingesägt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2

- 20 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Verbundkörper (4) zum Sägen des Abdeckkörpers (2) mit einer Oberfläche des Grundkörpers (1) auf einem Träger (8) angeordnet wird.

25 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Verbundkörper (4) zum Sägen des Grundkörpers (1) mit einer Oberfläche des Abdeckkörpers (2) auf einem Träger (8) angeordnet wird.

30

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß ein in dem Hohlraum (5) gebildeter elektrischer Kontakt (9) zumindest teilweise freigelegt wird.

35

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5

- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß

in dem Deckkörper (3) eine Vertiefung gebildet wird, die nach dem Zusammenfügen des Grundkörpers (1) und des Abdeckkörpers (2) den Hohlraum (5) bildet.

5 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
in dem Grundkörper (1) eine Vertiefung gebildet wird, die
nach dem Zusammenfügen des Grundkörpers (1) und des Abdeck-
körpers (2) den Hohlraum (5) bildet.

10

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
es sich bei dem Grundkörper (1) um Silizium, Galliumarsenid,
Keramik oder Glas handelt.

15

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
der Abdeckkörper (2) mittels eutektischem Bonden, Silizium-
Fusions-Bonden, anodischem Bonden, Kleben und/oder Löten mit
20 dem Grundkörper (1) zusammengefügt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
der Abdeckkörper (2) aus Silizium, Glas oder Kunststoff be-
25 steht.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
der Grundkörper (1) auf eine Folie (10) laminiert wird und
30 der Abdeckkörper (2) mit Sägeschnitten durchtrennt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
der Verbundkörper (4) mit dem Abdeckkörper (2) auf eine Folie
35 laminiert wird und weitere Sägeschnitte den Verbundkörper (4)
darchsägen, wobei ein einzelner Chip (11) herausgesägt
wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12

5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
der vereinzelte Chip (11) mit einer Vakuumpipette von der Fo-
lie gelöst wird und die Teile des Abdeckkörpers (2), die
oberhalb des elektrischen Kontakts (9) angeordnet waren, auf
der Folie verbleiben.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13

10 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
nach dem Zersägen des Verbundkörpers (4) ein Chip (11) elek-
trische Kontakte (12) an mindestens einer Seite (13) auf-
weist.

15 15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
nach dem Zersägen des Verbundkörpers (4) der Chip (11) elek-
trische Kontakte (12) an der Seite (13) und mindestens einer
benachbarten Seite (14) aufweist.

20

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
nach dem Zersägen des Verbundkörpers (4) der Chip (11) elek-
trische Kontakte (12) an der Seite (13) und einer gegenüber-
25 liegenden Seite (15) aufweist.

FIG 1

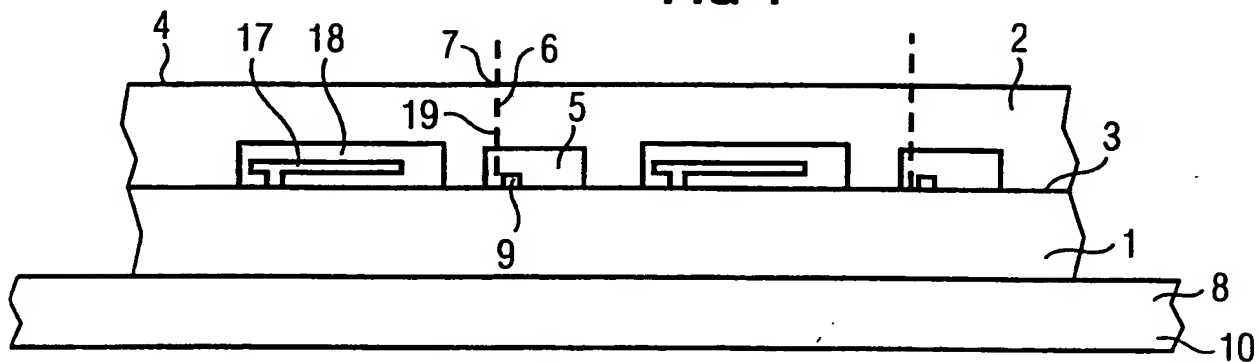


FIG 2

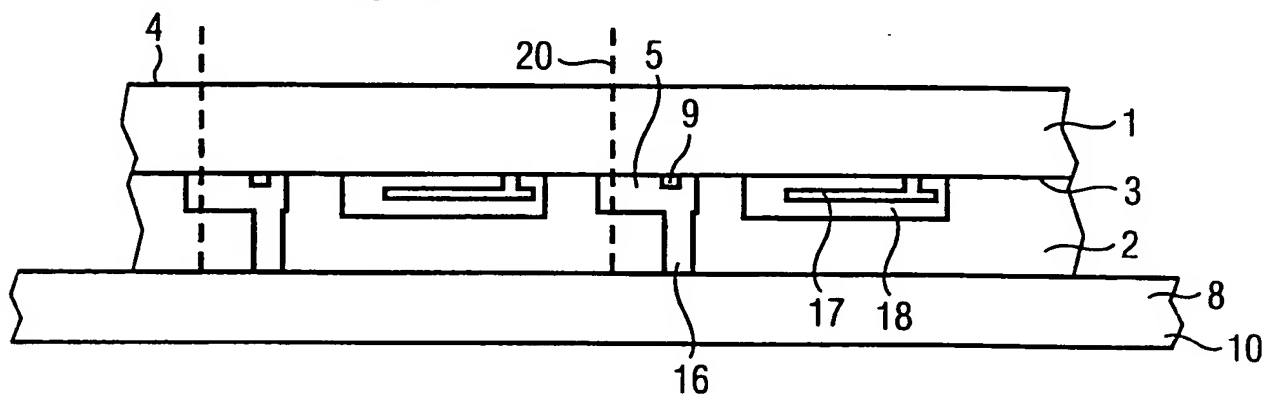


FIG 3

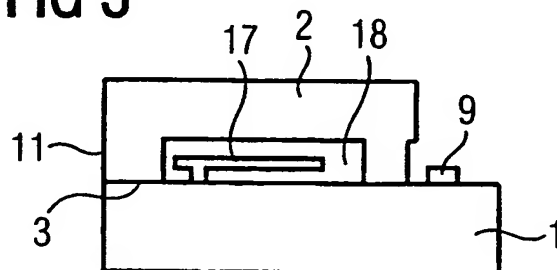


FIG 4

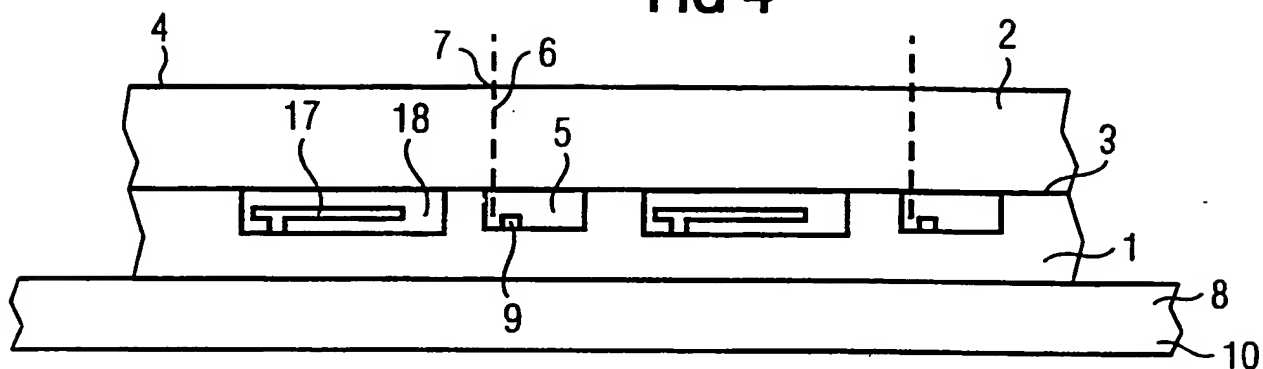


FIG 5

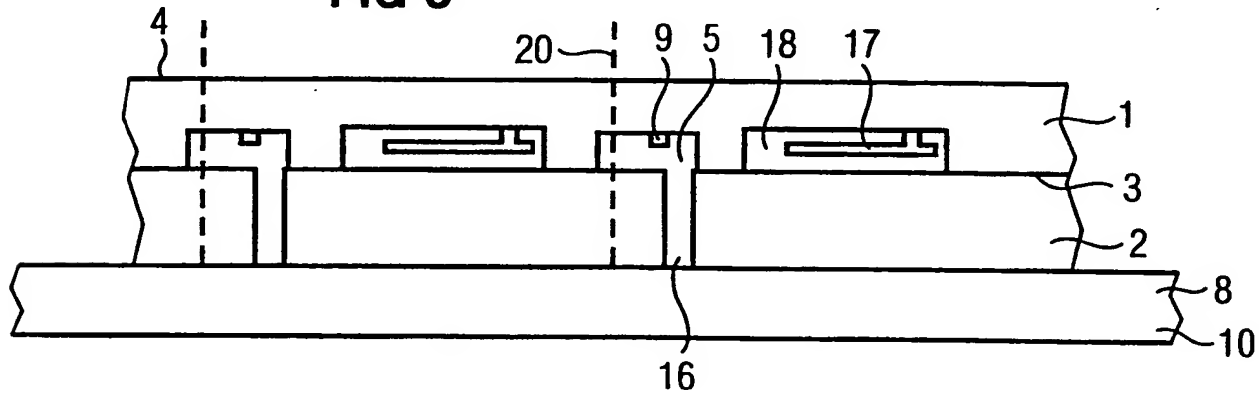


FIG 6

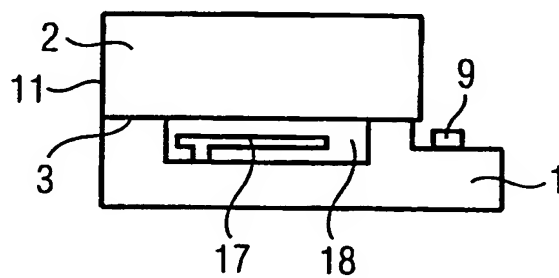


FIG 7A

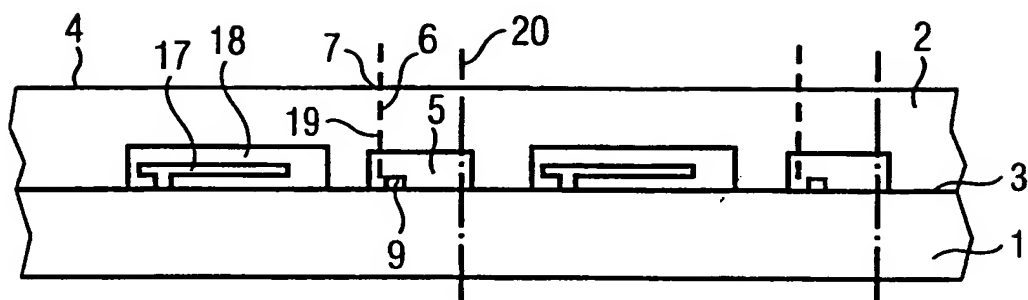


FIG 7B

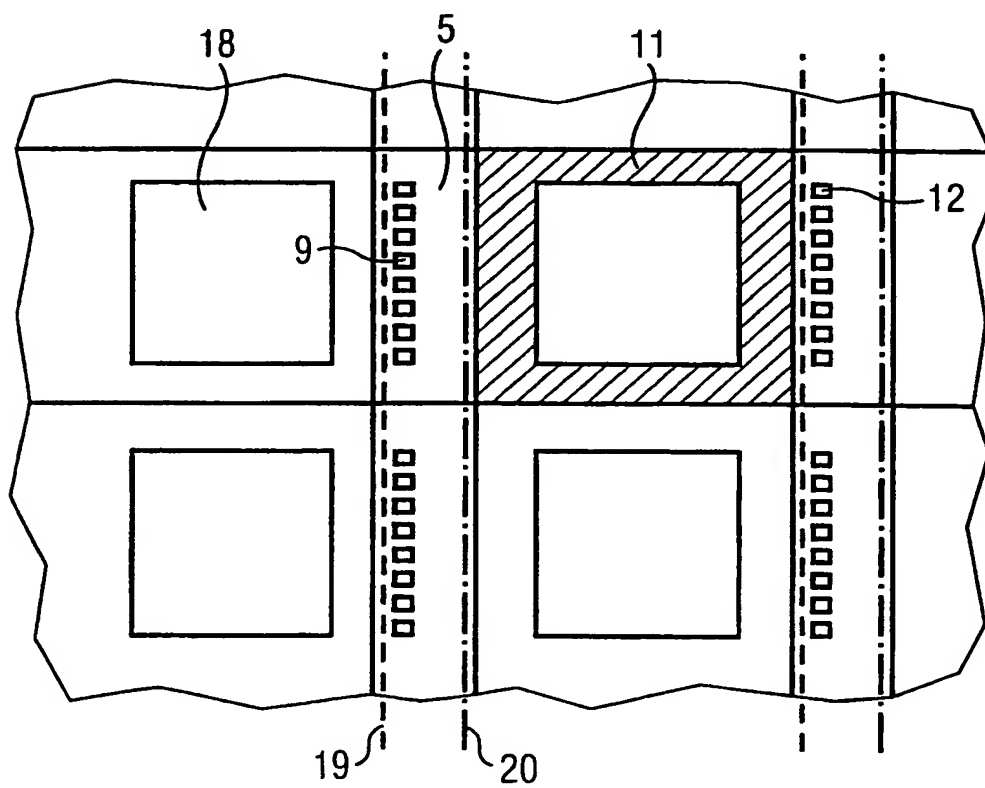


FIG 8A

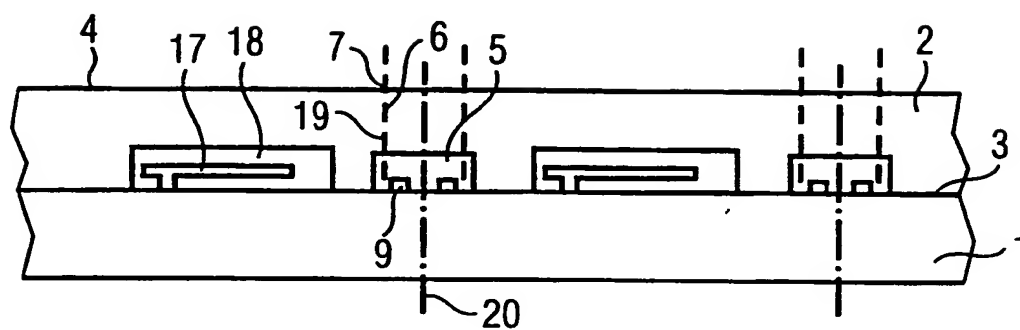


FIG 8B

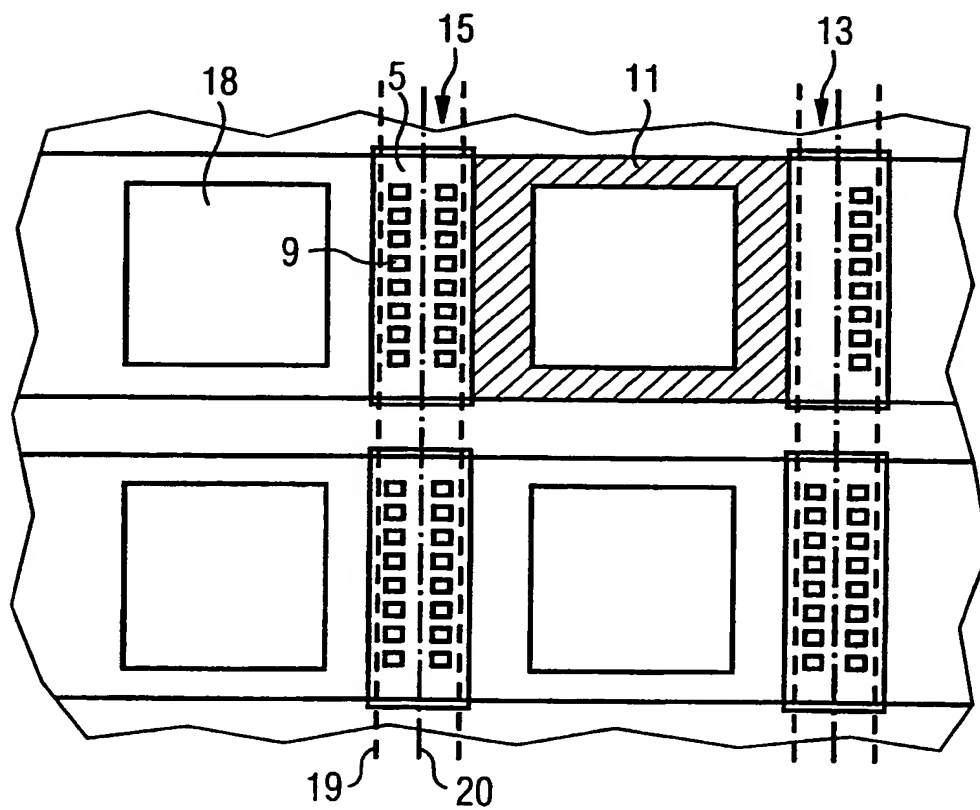


FIG 9A

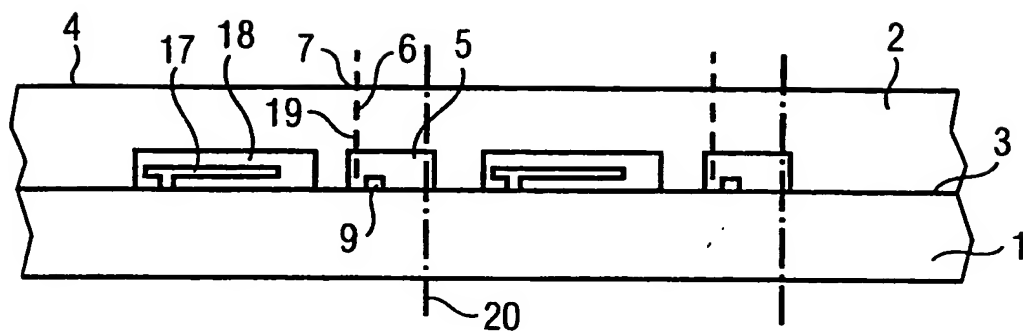


FIG 9B

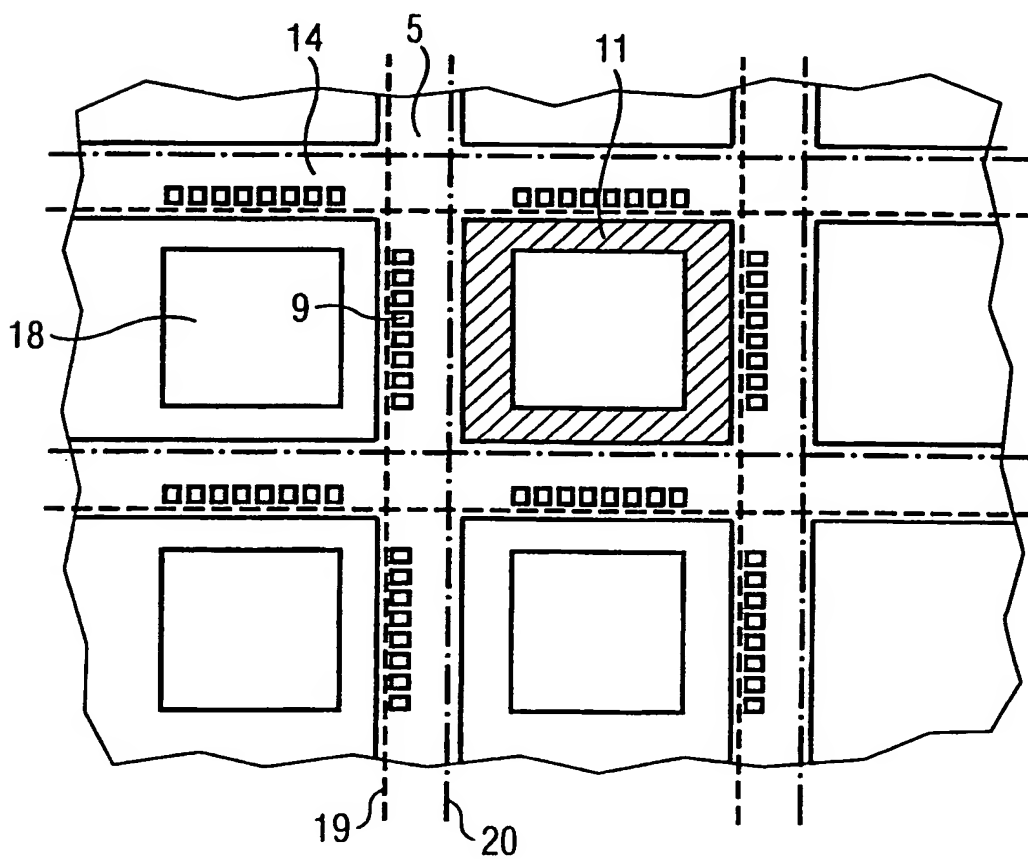


FIG 10A

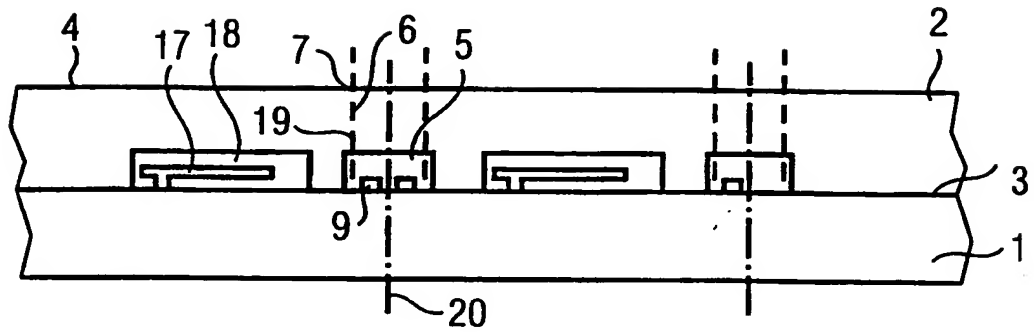
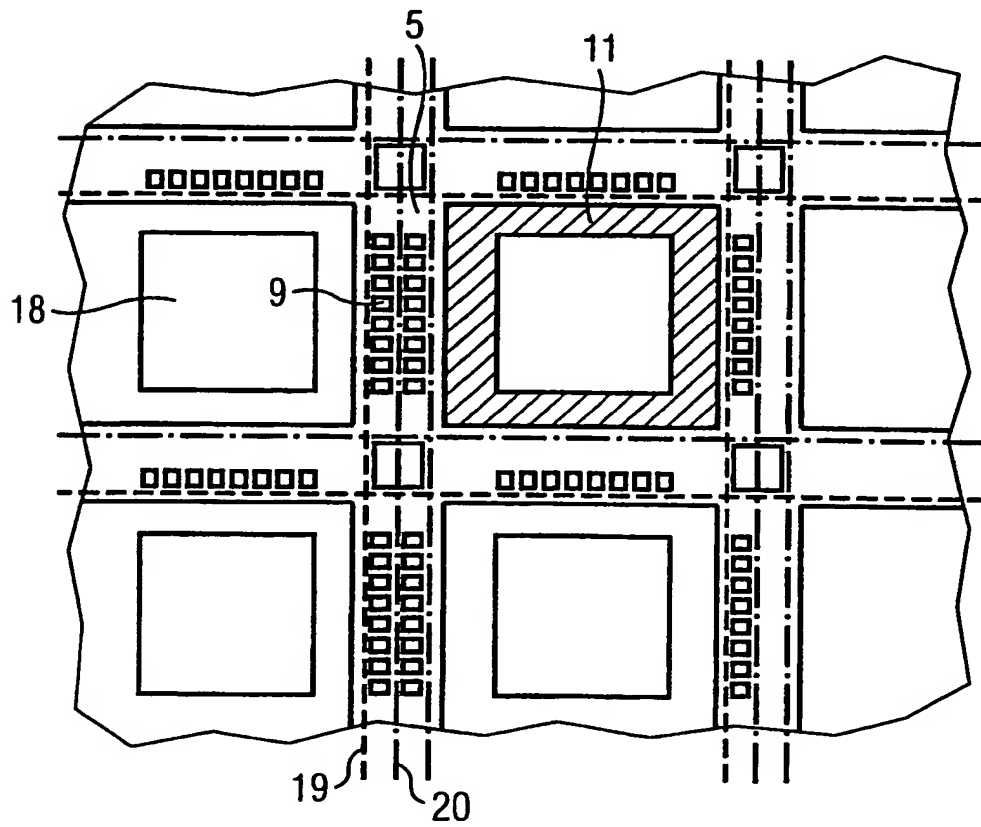


FIG 10B



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. -

PCT/JP03/16571

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H01L21/301, B81C1/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/301, B81C1/00, B81B3/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 6-163688 A (NEC Corp.), 10 June, 1994 (10.06.94), Par. Nos. [0013] to [0018] (Family: none)	21-26
A	WO 01/46664 A2 (INFINEON TECHNOLOGIES AG.), 28 June, 2001 (28.06.01), Full text & JP 2003-517946 A & DE 19962231 A & EP 1240529 A & US 2002/170175 A1	1-26
A	JP 2-28924 A (Oki Electric Industry Co., Ltd.), 31 January, 1990 (31.01.90), Full text (Family: none)	1-26

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
18 March, 2004 (18.03.04)

Date of mailing of the international search report
30 March, 2004 (30.03.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.